

MD 4C NT +AK+EK Peltronic

Descripción

El **MD 4C NT +AK+EK Peltronic** es un **sistema de vacío con resistencia química**, diseñado para laboratorios que requieren **alto rendimiento, eficiencia y compatibilidad ambiental**.

Características principales:

- **Excelente resistencia química y elevada tolerancia a vapores**, garantizando durabilidad y seguridad.
- **Alto rendimiento incluso cerca del vacío final**, optimizando los tiempos de proceso.
- **Vacío final excelente**, incluso con la válvula de gas ballast abierta.
- **Completamente silenciosa y de muy baja vibración**, ideal para entornos sensibles.
- **Compatibilidad ambiental**, gracias a la eficaz recuperación de disolventes.

Especificaciones técnicas:

ventas@abatec.com.mx

- **Vacío final:** 1.5 mbar
- **Vacío final con gas ballast:** 3 mbar
- **Máx. capacidad de aspiración 50 Hz:** 3.4 m³/h

El **MD 4C NT +AK+EK Peltronic** combina **rendimiento confiable, eficiencia y sostenibilidad**, siendo ideal para laboratorios que requieren **procesos precisos, seguros y respetuosos con el medio ambiente**.